(導管)第4表 託送供給用設備計画

【ガス導管】 事業者名:佐野瓦斯株式会社

【ハハ寺日	14									20771 1:11:- 12:-13
					令和5年度 (実績)	令和6年度 (実績見込)	令和7年度 (初年度)	令和8年度	令和9年度	
		高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0	
	新設		1MPa未満 0. 1MPa以上	m	496	642	1,064	535	50	
		土	0. 1MPa未満	m	1,017	861	1,618	1,410	1,100	
導		高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0	
管	廃止		1MPa未満 0. 1MPa以上	m	0	0	0	0	0	
延		ᄺ	0. 1MPa未満	m	400	75	300	130	50	
長		高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0	
	年度末	中 圧	1MPa未満 0. 1MPa以上	m	44,325	44,967	46,031	46,566	46,616	
	導管総延長	低 圧	0. 1MPa未満	m	155,799	156,585	157,903	159,183	160,233	
			合 計	m	200,124	201,552	203,934	205,749	206,849	
	取	:	替	m	0	0	0	0	0	

〈主要導管設置等計画〉

名和	区間	主要な経過地	内 径 (mm)	ガスの圧力 (MPa)	総延長 (m)	工事完了分 (m)	工事の着手 予定年月	使用開始 予定年月	設∙改 休∙廃
輸送導	营 佐野市赤坂町~植下町	寺中町	200mm	0.67(0.37)	2,000	642	令和6年8月	令和10年12月	設置

【ガスホルダー】

			令和4年度 (実績)	令和5年度 (実績見込)	令和6年度 (初年度)	令和7年度	令和8年度	
年度末ガスホルダー計画	基数	基	1	1	1	1	1	
年度ネガスホルダー計画	貯蔵容量	m³	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	

〈ガスホルダーの設置等計画〉

+/2	IX = 2//	IEM.		MM H ± (m)	(高中低)	予定年月日	予定年月	休・廃
年度	設置場所	種類	基数	貯蔵容量(m³)	圧力	工事の着手	使用開始	設·改

【託送供給用施設等建設予定】

プロット	設備の	設備の	建設予定地の	用地面積	工事の着手	使用開始	本供給計画期間における設備投資額(千円				
No.	名称	位置	ガス工作物等の種類	(m²)	予定年月	予定年月	年度	年度	年度	年度	年度